

2025年12月10日

関係各位

株式会社パテント・リザルト

【窯業】特許資産規模ランキング 2025

トップ3は日本ガイシ、AGC、TOTO

弊社はこのほど、独自に分類した窯業業界の企業を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「窯業業界 特許資産規模ランキング 2025」をまとめました。2024年4月1日から2025年3月末までの1年間に登録された特許を対象に、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を用いた評価を行い、企業ごとに総合得点を集計しました。

その結果、1位 日本ガイシ、2位 AGC、3位 TOTOとなりました。

【窯業業界 特許資産規模ランキング 2025 上位10社】

順位	企業名	特許資産規模	登録件数
1位	日本ガイシ	12,603.6	299
2位	AGC	12,129.7	347
3位	TOTO	9,364.7	265
4位	LIXIL	8,975.5	364
5位	日本特殊陶業	5,253.5	220
6位	日本電気硝子	4,838.1	210
7位	ノリタケ	3,469.4	97
8位	CORNING (米)	3,317.8	106
9位	太平洋セメント	2,508.7	124
10位	UBE三菱セメント	2,020.6	70

【算出方法について】

特許資産の規模とは、各出願人が保有する特許（特許庁に登録され、失効や権利放棄されていない特許）を「特許資産」としてとらえ、その総合力を判断するための指標です。特許1件ごとに注目度に基づくスコアを算出した上で、それに特許失効までの残存期間を掛け合わせ、出願人ごとに合計得点を集計しています。注目度の算出には、特許の出願後の審査プロセスなどを記録化した経過情報などを用いています。

経過情報には、出願人による権利化意欲、特許庁審査官による他社特許拒絶への引用、競合他社による牽制行為などのアクションが記録されており、これらのデータを指數化することで、出願人、審査官、競合他社の3者が、個々の特許にどれくらい注目しているかを客観的に評価することができます。

なお権利者情報は2025年6月時点のものを用いております。

1位 **日本ガイシ**の注目度の高い特許には「製造時の不具合と使用時の熱均一性の課題を解決した構造の、セラミック製高性能ウエハ載置台」や「高速処理を実現できる熱処理システムである匣鉢の処理装置」に関する技術が挙げられます。

2位 **AGC**は「密度 0.5~1.95 g/cm³の気泡を含むシリカガラスおよびその製造方法に関する高周波デバイス用材料」や「車両用窓ガラスを透過した光がフード部で反射し、反射像が車両用窓ガラスへの映り込むことを抑制できる車載カメラ付き車両用窓ガラス」に関する技術などが注目度の高い特許として挙げられます。

3位 **TOTO**の注目度の高い特許には「使用者がトイレ装置に触れずに携帯端末とトイレ装置とをペアリングできるトイレシステム」や「水洗大便器と独立して取り付けられ、排泄物を撮影できる排泄物撮影装置」などに関する技術が挙げられます。

4位 **LIXIL**は「人が強い電波を長時間受けてしまう事を抑制可能なワイヤレス給電システム」、5位 **日本特殊陶業**は「過早着火の発生を低減できるスパークプラグ」が、注目度の高い特許として挙げられます。

* * *

またパテント・リザルト社では、ランキングデータを下記の通り販売しています。

【窯業業界 特許資産規模ランキング 2025 データ】

▶納品物：以下のデータを収録したエクセルファイルをメールで御納品※

(※データー式を収録した CD-R での御納品をご希望の場合はご相談ください)

- ・窯業 特許資産規模ランキング（全期間トップ 50 と 2024 年度トップ 50）
- ・窯業 登録特許件数ランキング（全期間トップ 50 と 2024 年度トップ 50）
- ・全業種 特許資産規模ランキング（全期間と 2024 年度のトップ 100）
- ・全業種 登録特許件数ランキング（全期間と 2024 年度のトップ 100）

▶価格：50,000 円（税抜）

【個別特許の評価データ】

個別特許の評価データを別途ご希望の場合は、お問い合わせください。

件数に応じて右表の単価が適用となります。

件数	単価（税抜）
1件～499件	1,000円/件
500件～999件	600円/件
1,000件～4,999件	500円/件
5,000件～9,999件	300円/件
10,000件～	お問い合わせください

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ

URL : <https://www.patentresult.co.jp/>

e-mail : info@patentresult.co.jp